

POLITECHNIKA WARSZAWSKA  
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ  
02-507 Warszawa, ul. Wołoska 141  
tel.: 22-849-99-29, 22-849-02-22

## UCHWAŁA


Nr 258/XIV/2018

podjęta na drugiej części dwudziestego dziewiątego posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w dniu 25 maja 2018 roku

W dniu 22 maja 2018 r. Komisja Habilitacyjna po zapoznaniu się z dokumentacją wniosku i jednotematycznym cyklem 12-tu publikacji pod ogólnym tytułem „Zastosowanie spektroskopii mossbauerowskiej do opisu struktury i właściwości magnetycznych amorficznych i nanokrystalicznych stopów żelaza” oraz opiniami recenzentów zarekomendowała Radzie Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej nadanie dr inż. AGNIESZCE GRABIAS z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa.

W wyniku tajnego głosowania Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej podjęła jednogłośnie uchwałę nr 258/XIV/2018 o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie – Nauki Techniczne z dyscypliny – Inżynieria Materiałowa – dr inż. AGNIESZCE GRABIAS.

Sekretarz Rady Wydziału  
Inżynierii Materiałowej



Dr inż. Joanna Zdunek

Przewodniczący Rady Wydziału  
Inżynierii Materiałowej



Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera